Requested document: JP56083823 click here to view the pdf document

PRODUCTION FOR HORIZONTAL THIN FILM MAGNETIC HEAD

Patent Number:

JP56083823

Publication date:

1981-07-08

Inventor(s):

KOSHIKAWA YOSHIO

Applicant(s):

FUJITSU LTD

Requested Patent:

☐ JP56083823

Application Number: JP19790159720 19791211

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To produce a head with a narrow and uniform gap width, by causing the gap block, to which the magnetic thin film caused to adhere to the substrate surface is opposite through the gap insulating layer, and the block forming the conductor coil part to adhere to each other.

CONSTITUTION: Magnetic thin film 2 is caused to adhere to substrate 1 by glass, and substrates 1 are caused to ahere to each other so that thin films 2 may be opposite to each other via about 1mum thick gap insulating layer 3, thereby obtaining a block. This block is cut in the direction vertical to the adhesion face, and a groove is provided in gap part 3 for the purpose of reducing gap loss. Meanwhile, magnetic layer 2 is provided on contact layer 6 of substrate 1 and is covered with insulating layer 5, and conductor coil 4 is provided on layer 5 and is covered with layer 5 again. After that layer 5 at the top part of layer 2 is removed to form a coil block. This gap block and the coil block are bound by glass adhesion to produce a horizontal thin film magnetic head.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—83823

Int. Cl.³
G 11 B 5/12

識別記号

庁内整理番号 7426—5D **3公開** 昭和56年(1981) 7月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈水平型薄膜磁気ヘッド製造方法

②特

顧 昭54-159720

22出

顧 昭54(1979)12月11日

70発 明 者 越川 首生

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

郊代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明 細 客

1. 発明の名称

水平型薄膜磁気ヘッド製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 表面に磁性薄膜を接着した2枚の基板を、 この磁性薄膜が対向するように、ギャップ絶縁層 を介して接着してブロックとし、このブロックを 接着面に対して垂直方向に薄く切断することによ つて得られるギャップブロックと、導体コイル部 分を形成するコイルブロックとを接着することを 特徴とする水平型薄膜磁気へット製造方法。

8. 発明の詳細を説明

本発明は高密度磁気ヘッド、さらに特定すれば 水平型薄膜磁気ヘッドの製造方法に関する。

通常檸藤磁気ヘッドは製造が容易な垂直型が使用されている。しかし第1図に示すどとく、無度 型(A)はギャップ3と導体コイル4との距離がかな り長いので電磁変換効率が比較的低い。これに対 して水平型(B)はこの距離が短かくて変換効率が高 い。このギャップの形成方法として、たとえばコ イル4上に積増した磁性層 2 をエッチングによつ て切開くことが提案されているが、得られるギャ ップは幅が十分に狭くなく、しかも幅を均一とす ることが困难な欠点を有する。

本発明の目的は上記欠点を解消することである。 本発明の上記目的は、表面に磁性薄膜を接着した2枚の基板を、この磁性薄膜が対向するように、 ギャップ絶縁層を介して接着してブロックとし、 このブロックを接着面に対して垂直方向に薄く切 断することによつて得られるギャップブロックと、 導体コイル部分を形成するコイルブロックとを接 着することを特徴とする水平型薄膜磁気ヘッド製 造方法によつて達成することができる。

次に称付図面を参照しながら本発明の方法を詳 しく説明する。

類 2 図は本発明のギャップブロックの製法の工程図である。基板 1 に膜厚 1 0 0 ~ 2 0 0 μm の磁性薄膜 2 をガラス接着しω、 厚み約 1 μm のギャップ絶象層 3 を介し、磁性薄膜 2 が対向するように基板 1 を接着してブロックとし(b)、このブロ

ツクを接着面に垂直方向に厚み100μm 程度に 切断し(の、得た1片頃のギャップロスを減少させ) 第1図は垂直型(4)および水平型(8)の磁性ヘッド るために、ギャップ部3に海を場つて、ギャップ 深さを10~20μm 程度とする(a)。

第3図はコイルブロックの製法の略工程図であ る。基板1の密着層も上に磁性層2を設けて絶縁 階 5 で被い、この上に導体コイル 4 を殺けて再び **絶録得5で被り(b)、その後、磁性層2頂上部の絶** 級層を除去する(b)、図(C)は磁性層 2 と導体ゴイ ル4との位置を示す平面図である。

第4図は、上記のごとくにして製造したギャッ ブプロツクとコイルブロックとをガラス接着によ つて結合して形成した水平型磁気ヘッドの断面図 である。図において、コイルブロツクは第3図と は上下逆になつているが、二つのブロックの各部 分は第2をよび3図の参照数字の各部分と同一で

本発明の製法によつて、厚みが約1 μm と薄く、 しかも単みが均一なギャツブを有する水平型薄膜 砥性ヘッドを容易に製造するととができる。

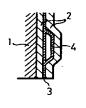
4. 図面の簡単な説明

の略断面図であり、第2図は本発明の磁性ヘッド のギャップブロックの製造工程図であつて図印は 磁性薄膜を接着した基板の斜視図、図(6)は図(4)の 基板を接着したプロックの斜視図、図(c)は図(b)の ブロックを切断する方向を示す説明図、図d)およ びのは、図のにおいて切断したプロックの1片の 断面図であり、第3図はコイルブロックの製造工 程図であつて、図四、(6)および(6') はプロック の断面図、図はせの平面図である。第4図は本 発明の方法によつて製造した水平型磁性ヘッドの 断面図である。

1 …基板、2 …磁性薄膜、3 …絶縁層ギヤツブ、 4…導体コイル、5…絶縁層、6…密着層。

第1図

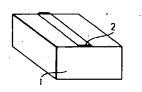
(A)



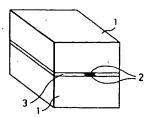
(B)

2 文

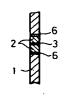
(a)



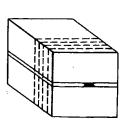
(b)



(d)



(c)





(e)

第 3 図

第 4 図

